

母袋俊也

M o t a i .

再出発後の新たなる心

Kenji Ishikawa 毎日新聞学芸部記者
文●石川健次

垂直性と水平性、あるいは余白への積極的な関与などを通じて、絵画における普遍的な真理の追究を試みる母袋俊也の作品眺め、筆者は時折、畏敬するピート・モンドリアンを思い浮かべることがある。抽象絵画を切り開いた20世紀の巨人の名を冒頭から持ち出し、いさか大上段にすぎたかもしれない。なにもここで、モンドリアンと母袋の対比を話題にしようというのでは毛頭ない。

モンドリアンが矩形（たまに菱形）に見るよう強要する場合もあつたが：）の画面にいつさいの主観性を排し、純粹で普遍な調和を

を目指したとするなら、愛する藤野の風景を題材とし続けることを広言してはばかりず、また矩形の画面ではあつてもそれを複数パネルに解体（集積？）し、再構成するなど支持体の変奏を試みる母袋は、むしろまったく異質な存在と言つたほうが適切だろう。にもかかわらず、冒頭でも紹介したように絵画における普遍的な真理を真撃に追究する姿勢や、色彩を抑え、単純かつ簡潔な表情に行き着き、それ徹したモンドリアンの作品が持つ厳格さを母袋の作品もまた感じさせることなど、通底する要素は少なくない。

閉塞しがちな今日の視覚表現、なかでも絵画への信頼回復を母袋に期待する気持ちが、筆者に冒頭（国際フォーラム）での発表は、中間報告をさらに押し進めた、言い換えれば従来の試みのさらなる総決算と呼ぶことが可能だろう。すなわち自然の安易な再現でなく、また図（塗られている部分）と地（塗られていないように見える部分——余白）が一見ほぼ交互に描かれているかのように見えるその大作は、すでに前々号で触れたように、これまでの母袋の歩みをまさに総合した佳作だったよう思う。

再出発後の作家像、作品像を考えうえで注目すべきは、ギャラ

した個展を開き、半年もたたないうちに新作展、それも2か所での開催に相変わらずの旺盛な創作意欲を感じる。昨秋の個展については前々号（第6号）で触れたので、今はそれに続く、言い換えれば中間報告後の再出発を期した作家の新たな作家像、作品像についての紹介ということになるだろうか。

ただ2か所のうち、余白を多用し、複数パネルによる絵巻物的な横長の画面に理知的な風景を展開させたエキジビション・ベース（国際フォーラム）での発表は、中間報告をさらに押し進めた、言い換えれば従来の試みのさらなる総決算と呼ぶことが可能だろう。すなわち自然の安易な再現でなく、また図（塗られている部分）と地（塗られていないように見える部分——余白）が一見ほぼ交互に描かれているかのように見えるその大作は、すでに前々号で触れたように、これまでの母袋の歩みをまさに総合した佳作だったよう思う。

今春、母袋は同時期に2か所の会場で個展を開いた。昨年秋にそれまでの中間報告とも言える充実

リーナつかでの発表である。余白（何度もこの言葉を使っているが、母袋の場合、文字通りの余白ではなく、図とほとんど等価の余白であること）を付記しておきたい）前々号参照）は影をひそめ、画面のほぼ全体にまで絵の具が行き届いた、オール・オーバー・ペインティングに似た風情を強調し始めた作品群が、そこには並んだ。

昨秋並んだ新作の中にもすでに顔をのぞかせたこの傾向は、同展にいたってはつきりと作家の関心を占め始めたと言つてい。図と地の連続、つまり図、地（余白）、図地（余白）……と横方向へ続く以前の絵画では、見る側の視線は文字通りその流れにつられて横へ、あるいはシスティックな支持体の構造へと誘われた。

だが余白が消え、図、地、図地……と続くシスティックな印象が消えたとたん、視線は横へも、支持体の構造へも引き寄せられずに、どこから眺めたらいのものへと突き当たる。作家の言葉を借りれば、支持体の構造など「外側の形」から、まさに絵筆によって描かれた画面そのものの、すなわち「内側に発生する形」へと視線は吸い寄せられる。

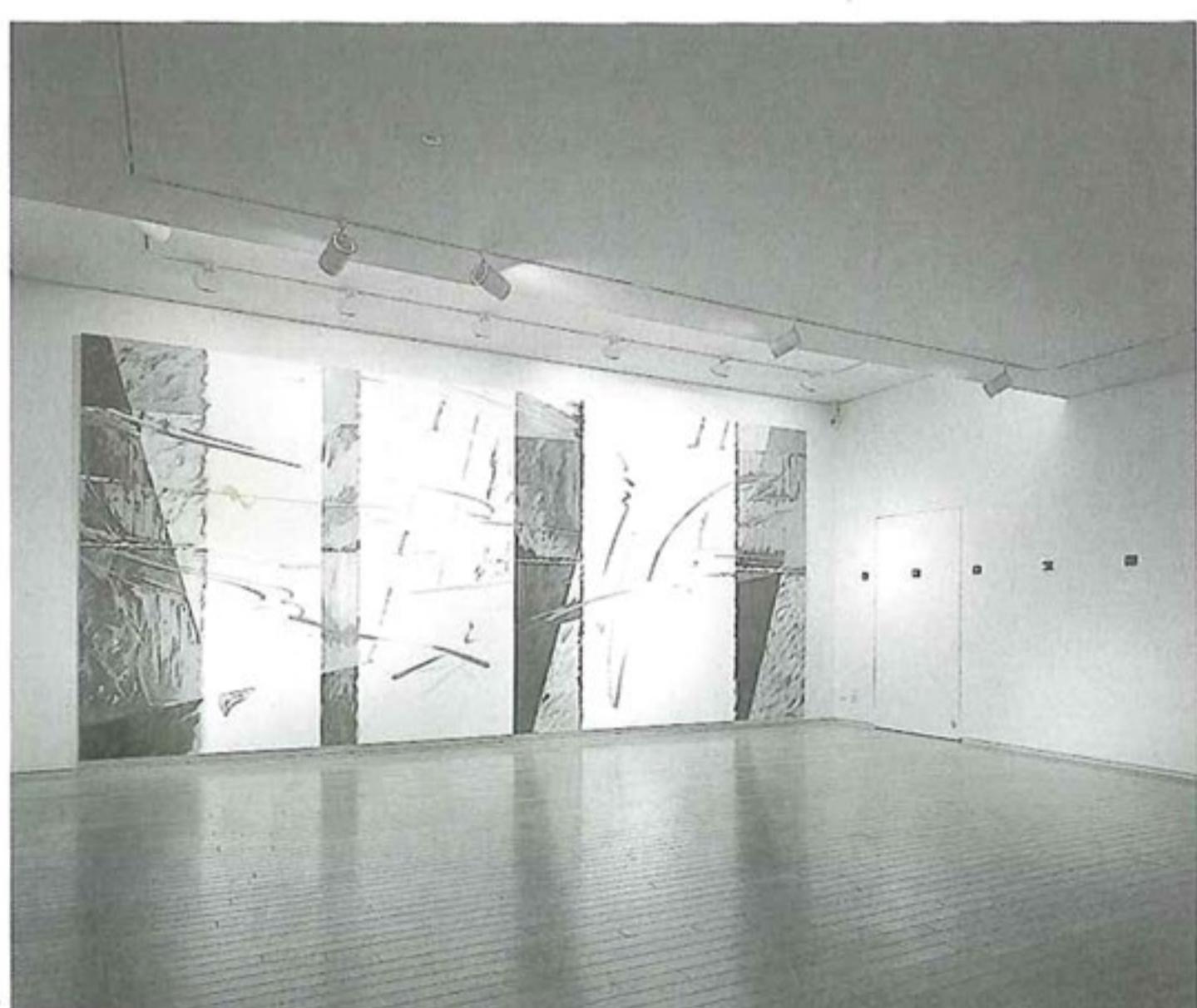
母袋の作品が仮に、ともすれば単調、また禁欲的な印象を伴つたとすれば、それはまさに「図、地、白」というほどんど何も描かれない部分が誘う禁欲さであつたと言えるかもしれない。だがそれは、「外側の形」へ関心が注がれた結果として当然の、母袋としては覚悟のうえでの単調さ、禁欲であつたに違いない。

ギャラリーなつかに並べた新作で、「内側に発生する形」への関心を深めた母袋は、そうした単調さ、禁欲から自らの作品を解放しようと、ともくろんだ、と考えるのはあながち的はずれではないと思う。画面に加わる新たな、まして全面を覆うほどの饒舌な色彩が、その作品空間にいつそうの起伏をもたらすのは言うまでもないからだ。事実、透明感や光さえ内包しているかのような絵の具の輝き、艶など物質的な魅力一つをとっても、作家の卓越した技量はうかがえる。見る側の視線を吸い寄せ、魅了する役目を、「内側に発生する形」は十二分に果たしたのだ。

だが試みは始まつたばかりでもある。さらに言えば、「外側の形」への関心ですら消え去つたわけではあるまい。エキジビション・スペースでの発表を総決算と書いた

が、あくまで現時点での総決算と呼ぶのが正確だろう。それどころか、あえて再出発を期した今春の個展に発表したという事実は、むしろ「外側の形」への関心もよりいつそう深めてゆくのだという意思の現れなのかもしれない。

もしそうだとすれば、筆者のこの拙稿もさっそく訂正が必要だ。つまり再出発後の作家像、作品像を考えるうえで注目すべきは、やはりエキジビション・スペース、ギャラリーなつかの両方である。なぜなら前者で余白を用意し、後者では余白を用意しない2通りの方法で、言い換れば両者をバラレルな関係で追究し、その果てに絵画における普遍的な真理を達成するのが、母袋の今後の関心なのだから。



「installation view, M298, TA・MA UNOU II」 280×600 (4枚組) アクリル、油彩、綿布 2001
エキジビション・スペースでの発表



「M301 <^{mag}_{fuji} ino> 3」 220×220 (2枚組) アクリル、油彩、綿布 2001 撮影：町田康範

■ 母袋俊也 TA-MA UNOU HI—実景と
絵画—

3月23日～4月22日

エキジビション・スペース

千代田区丸の内3-5-1東京国際フォーラムBブロック1階フォーラムアートショップ内

☎ 03-3286-6716

■ 母袋俊也展 <^{mag}_{fuji} ino>

4月2日～21日

中央区銀座5-8-17GINZA PLAZA58ビル8階

☎ 03-3571-0130

■ もたい としや

1954年 長野県生まれ

1978年 東京造形大学美術学科絵画専攻卒業

1983年 旧西ドイツ国立フランクフルト美術大学／シュテーデルシューレ絵画・美術理論科Rヨヒムス教授に学ぶ (87年帰国)

1984年 水彩「神話の墓」シリーズ開始

1985年 複数パネル絵画様式の展開

1988年 戸外でのスケッチの再開

1995年 アトリエを立川から藤野に移す

1996年 奇数パネルでの制作

1999年 野外作品「絵画のための見晴らし小屋」制作

2000年 東京造形大学教授就任

個展・グループ展多数



「M300 <^{mag}_{fuji} ino> 2」 62.5×724 (4枚組)、中「M299 <^{mag}_{fuji} ino> 1」 110×500 (4枚組)、右「M301 <^{mag}_{fuji} ino> 3」 220×220 (2枚組)
すべてアクリル、油彩、綿布 2001 撮影：町田康範 ギャラリーなつかでの発表